JP61-279366A

PAT-NO:

JP361279366A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61279356 A

TITLE:

HIGH FREQUENCY PULSE WELDING METHOD

PUBN-DATE:

December 10, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIBATA, TAKASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

N/A

APPL-NO:

JP60119687

APPL-DATE:

June 4, 1985

INT-CL (IPC): B23K009/09

US-CL-CURRENT: 219/130.51

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the difference of an average current value and a peak current value, to decrease the capacity of an output control transistor, etc., and to make a device small in size by executing a high frequency pulse welding by varying a high frequency pulse frequency.

CONSTITUTION: Welding currents 11 and 12 are a pulse current of a high frequency and a pulse current of a low frequency, respectively. These pulse currents 11, 12 are supplied by bringing a transistor 4 to an opening/closing control by a signal of a controlling circuit 5. By varying a pulse frequency of the welding current, a difference between an average current value and a peak current value can be reduced, therefore, as for the transistor 4, that which has a small capacity can be used, and also with regard to a capacitor 3, a rectifier 2, a power source transformer 1, etc., as well, those of a low pressure resistance can be used. In this way, a high frequency pulse TIG welding machine can be made small in size.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-279366

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)12月10日

B 23 K 9/09

6577-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称 高周波パルス溶接方法

②特 願 昭60-119687

**20**出 願 昭60(1985)6月4日

70発明者 柴田

隆 名古屋市東区矢田南5丁目1番14号 三菱電機株式会社名

古屋製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑩代 理 人 并理士 佐藤 正年 外2名

明 細 塩

1. 発明の名称

高周波パルス容接方法

### 2. 特許請求の範囲

溶接電流として高周波パルスを使用する高周波パルス容接方法において、高周波パルス周波数を変化させて溶接することを特徴とした高周波パルス溶接方法。

3. 発明の詳細な説明

# 〔産業上の利用分野〕

との発明は、高周波パルス容接方法に関し、特に高周波数を変化させて容接する高周波パルス容 接方法に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

従来、との種の番接方法である高周波パルス直 流 TIG 容接方法は、第 3 図に示す高周波パルス直 流 TIG 容接機の回路で、第 4 図(a)に示す波形の容 接電流を用いて脅接していた。第 3 図において、 (1)は電源変圧器、(2)はとの電源変圧器(1)により降 圧された交流を直流に変換する整流器、(3)は整流 器(2)により変換された直流を平滑するコンデンサ、(4)は直流を開閉しパルスを作る出力制御トランジスタ、(5)はパルスを作るトランジスタ(4)を制御する制御回路、(6)は高周波パルスのアークを飛ばす密接トーチ、(7)は溶接トーチ(6)により容接を行う母材である。

第4図(a) において、(b) は高周波パルス高レベル電流、(9) は高周波パルス低レベル電流、(0) は平均溶接電流レベルである。

次に動作について説明する。電源変圧器(1)により降圧された交流を整流器(2)により直流に変換し、コンデンサ(3)により平滑する。平滑された直流を、制御回路(5)の信号によりトランジスタ(4)が開閉し高周波バルスを作り容接トーチ(6)及び母材(7)に送り容接アークを発生させる。

溶接アークには、第4図(a)の様な被形の溶接電流 I, が出力される。すなわち、高周被バルス高レベル電流(8)と高周波バルス低レベル電流(9)と交互に通電し、低周波バルスを重量させていた。そして、母材(7)の容融状態は第4図(b)に示すような結

果が得られていた。

#### [発明が解決しようとする問題点]

従来の高周波パルス直流 TIG 容接方法では第4 図(a) 化示す様に、平均容接電流が高周波高レベル 電流と高周波低レベル電流の中間となる。つまり、 平均電流値とピーク電流値の夢が大きく、出力制 御トランジスタ等の容量が大きくなる。したがつ て、高周波パルス直流 TIG 容接機器が大型になる などの問題点があつた。

との発明は上記のような従来のものの問題点を 解決するためになされたもので、パルス周波数を 変化させて辞接することにより、平均電流と高レ ペル電流の整を小さくし、高周波パルス溶接機器 を小型化出来る溶接方法を提供することを目的と している。

# (問題点を解決するための手段)

との発明に係る高周波パルス溶接方法は、高周 彼パルス周波数を変化させて溶接するものである。 〔作用〕

との発明においては、高周波パルス周波数を変

使えるから、高周波パルス TIG 溶接機器が小型に なる。

一方、高周波パルスTIG 溶接方法において、パルス周波数が高くなると電磁ピンチ効果も高くなるととが実験により確かめられている。ある溶接条件のもとにおける実験結果を第2図に示す。

上述のように、電磁ピンチ効果は周波数が高くなると高くなるので、母材の溶融状態は第 1 図(b)に示すように、低レベル周波数(2)では溶融状態(4)が得られ高レベル周波数(1)では溶融状態(5)が得られる。したがつて、周波数を変える事により低周波パルスを付加したのと同一の入熱制御が出来る。

ととで、電磁ビンチ効果とは溶融金属(または アーク柱)中を流れる電流による電磁力のために 溶融金属導体(またはアーク柱を形成するガス体) が圧縮され、導体(アーク柱)内の圧力が上昇す るために生ずる力学的効果を含う。

また、「高レベル周波数」「低レベル周波数」 とは、この実施例では高周波ベルス周波数を周期 的に変化させて溶接するが、その時の「高い周波 化させて容扱するものであるから、平均電流値と ビーク電流値の差が小さくなる。したがつて、出 力制御トランジスタ等の容量が小さくなり高周波 パルス器接機器が小型になる。

# 〔與施例〕

第1図(a)はこの発明の一実施例を示す高周波パルス電流の波形図、第1図(b)は第1図(a)に示す高周波パルス電流による母材の溶融状態を示す説明図である。

第1図(a)において、Is は溶接電流(I)は高レベル周波数電流、つまり高い周波数のパルス電流、 (12)は低レベル周波数電流、つまり低い周波数のパルス電流である。とのパルス電流(I)及び(2)は周期的に変化しており、第3図に示す制御して供給される。とりトランジスタ(4)を開閉制して供数を変化されるから、平均電流値(13)とでランジスタ(4)は容量の小さいるのが使え、さらにコンデンサ(3)、整流器(2)、電源変圧器(1)なども耐圧の低いものが

数」と「低い周波数」を意味する。例えば、10kHs と1kHs を周期的に変化させた場合は10kHs を「高レベル周波数」、1kHs を「低レベル周波数」と称する。これは10kHsは1kHs に比べて、電磁ピンチ効果が高いので「高レベル周波数」と表現している。

なお、上配実施例では周波数を周期的に変化させているが、連続的に変化させてもよい。

また、上記実施例は TIG 溶接について述べたが、 これに限らず MIG 密接、 MAG 密接、 ブラズマ溶接 ・に実施しても同様の効果が得られる。

#### [発明の効果]

この発明は以上説明したとおり、高周波パルス 周波数を変化させて溶接するようにしたから、平 均電流値とピーク電流値の差が小さく、高周波パ ルス溶接機器の出力制御トランジスタ等の容量が 小さくなり装置が安価に出来、また小型化出来る。 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)はこの発明の一実施例を示す高周波パルス電流の波形図、第1図(b)は第1図(a)に示す高

周波パルス電流による母材の溶融状態を示す説明図、第2図は溶接電流の周波数とアーク圧力との関係を示すグラフ、第3図は高周波パルス直流TIG 溶接機の回路図、第4図(a)は従来の高周波パルス溶接方法における溶接電流の波形図、第4図(b)は第4図(a)に示す高周波パルス電流による母材の溶融状態を示す説明図である。

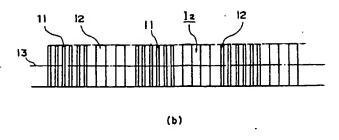
図において、10は高レベル周波数電流、12は低レベル周波数電流、13は平均溶接電流レベル、I2は密接電流である。

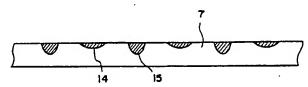
なお、図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 弁理士 佐 藤 正 年

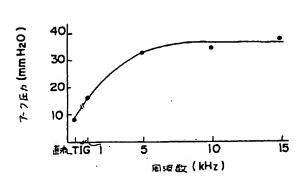
**601300**□10

第 | 図 (a)

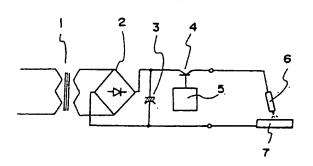




第 2 図



第3図



-359-+m\_0•X0■4 B@C@C@

